

明 細 書

音響光学フィルタ

5 技術分野

本発明は、光導波路が形成された音響光学基板上に表面波を励振するためのインターデジタル電極が形成されている音響光学フィルタに関し、より詳細には、光と弾性表面波の相互作用領域が改善された音響光学フィルタに関する。

10

背景技術

近年、インターネットの普及及び企業内LANの急増などにより、データトラフィックが急速に増大してきている。それに伴って、大容量通信が可能な光通信システムが、データトラフィックの関係だけでなく、
15 アクセス系トラフィックにまで普及してきている。光通信の大容量化を果たすために、光伝送速度の高速化及び光波長多重化が図られている。波長多重化を実現するための重要な構成部品として、光波長フィルタが存在する。

光波長フィルタは、ある特定の波長の光をフィルタリングするもので
20 あり、光波長多重通信の重要な部品である。

下記の Low Drive-Power Integrated Acoustooptic Filter On X-Cut Y-Propagating LiNbO₃, IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, Vol3, No.10 1991 には、図12に示す光波長フィルタが開示されている。この光波長フィルタ101では、XカットY伝搬のLiNbO₃基板10
25 2上に、Tiが拡散されている光導波路103が形成されている。また、LiNbO₃基板102上には、弾性表面波を励振するために、IDT

104, 105が配置されている。さらに、弾性表面波導波路を構成するために、Tiが拡散されている壁部106, 107が弾性表面波伝搬領域の両側に配置されている。ここでは、上記壁部106, 107の形成により、低電力かつ狭帯域の光波長フィルタが構成されるとされている。

他方、下記の音響光学効果を用いたLiNbO₃ チューナブル波長フィルタ（2000年記念先端技術シンポジウム「圧電材料と弾性波デバイス」2000年2月には、図13に示す光波長フィルタが開示されている。光波長フィルタ111では、XカットY伝搬のLiNbO₃ 基板112上にTiが拡散されている光導波路113が形成されている。また、IDT114が、表面波を励振するために設けられている。そして、表面波導波路を形成するために、膜付加型のガイド115が形成されており、それによって集積可能な狭帯域の光波長フィルタが実現される旨が記載されている。

他方、下記の特開平11-84331号公報には、図14に示す光波長フィルタが開示されている。光波長フィルタ121では、基板122上において、光導波路123及びIDT124が形成されている。そして、IDT124で励振された表面波と光導波路123に導波された光の相互作用領域において、光導波路123の複屈折率を変化させることにより、光波長フィルタ121内で生じた複屈折率分布が補償され、それによって周波数特性上のサイドロープの増大を抑制することができると記載されている。

ところで、光波長フィルタのような音響光学フィルタでは、光波長を多重化する波長間隔や多重数は光通信システムにより様々である。特に、アクセス系の光通信システムでは、低価格であることが強く求められており、近年、CWDM (Coarse WDM) などの規格が提案されて

いる。CWDMは、多重化する波長の間隔を広げることにより低価格のシステムを実現するものである。従って、CWDMでは、光波長フィルタは、広帯域であり、かつ平坦な特性を有するものであることが強く求められる。

- 5 他方、前述した Low Drive-Power Integrated Acoustooptic Filter On X-Cut Y-Propagating LiNbO₃, IEEEPHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, Vol3, No.10 1991, 音響光学効果を用いたLiNbO₃ チューナブル波長フィルタ (2000年記念先端技術シンポジウム「圧電材料と弾性波デバイス」2000年2月に記載の光波長フィルタは、いずれ
- 10 も、狭帯域のフィルタ特性を実現するものである。従って、Low Drive-Power Integrated Acoustooptic Filter On X-Cut Y-Propagating LiNbO₃, IEEEPHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, Vol3, No.10 1991, 音響光学効果を用いたLiNbO₃ チューナブル波長フィルタ (2000年記念先端技術シンポジウム「圧電材料と弾性波デバイス」2000年2月
- 15 に記載の光波長フィルタは、例えばCWDMなどにおいて要求されている、広帯域でありかつ平坦な波長通過特性を有するフィルタを提供し得るものではなかった。

- 他方、上記特開平11-84331号公報に記載の光波長フィルタでは、光波長フィルタに存在する複屈折率分布を光導波路の複屈折率を変
- 20 化させることにより補い、相互作用領域における位相整合条件が一定化されている。

しかしながら、この光波長フィルタにおいて広帯域な波長通過特性を得るには、相互作用長を短くしなければならなかった。

- すなわち、相互作用領域における位相条件が一定とされている場合の
- 25 波長通過特性は、図15の実線Xで示されるが、このフィルタの帯域を10倍に広げると、図15の破線Yで示す特性となる。

他方、図 1 5 の実線 X で示されている特性が得られている場合の相互作用長、入力電力及び通過帯域をいずれも 1 として規格化した場合の、該相互作用長に対するフィルタ帯域の変化及び相互作用長に対する必要入力電力の変化を、図 1 6 及び図 1 7 に示す。図 1 6 及び図 1 7 から明
5 らかなように、光波長フィルタの帯域を 1 0 倍に広げた場合、相互作用長は $1 / 1 0$ となり、かつ必要な入力電力は 1 0 0 倍の大きさになることがわかる。

従って、特開平 1 1 - 8 4 3 3 1 号公報に記載の先行技術の光波長フ
10 イルタでは、低電力で広い帯域に渡り平坦な波長通過特性を実現することはできなかった。

発明の開示

本発明は、上述した従来技術の欠点を解消し、広い帯域に渡って平坦な波長通過特性を低電力で実現することを可能とする音響光学フィルタ
15 を提供することを目的とする。

本発明は、一方主面に光導波路が形成されている音響光学基板と、前記音響光学基板上に形成されており、前記光導波路において導波される光のモードを変換するための弾性表面波を励振させるインターデジタル電極とを備え、前記インターデジタル電極で励振された表面波の導波路
20 が前記光導波路と略一致する方向に延ばされており、前記光導波路に導波された光のモードが前記弾性表面波により変換される音響光学フィルタにおいて、前記光導波路に導波される光と前記弾性表面波との相互作用領域における位相整合条件を、位相が整合される状態から 0 . 2 3 5 % 以上変化させる位相整合条件変化手段をさらに備えることを特徴と
25 する。

本発明に係る音響光学フィルタのある特定の局面では、前記位相整合

条件変化手段が、前記相互作用領域における弾性表面波の位相速度を変化させる手段である。

- 5 本発明に係る音響光学フィルタの他の特定の局面では、前記位相整合条件変化手段が、表面波導波路における弾性表面波の位相速度を変化させる手段である。

本発明に係る音響光学フィルタのさらに別の特定の局面では、前記表面波導波路における弾性表面波の位相速度を変化させる手段が、表面波導波路上に設けられた薄膜リッジである。

- 10 本発明に係る音響光学フィルタのさらに他の特定の局面では、前記薄膜リッジの膜厚が、前記表面波導波路に沿って変化されており、それによって表面波導波路において弾性表面波の位相速度が変化される。

- 15 本発明に係る音響光学フィルタのさらに別の特定の局面では、前記表面波導波路において表面波の位相速度を変化させる手段が、前記表面波導波路の幅が表面波導波路の延びる方向において変化されている構造である。

本発明に係る音響光学フィルタのさらに他の特定の局面では、前記表面波導波路の両側に表面波が反射される一对の壁面が設けられており、該一对の壁面により表面波導波路の位相速度が変化される。

- 20 本発明に係る音響光学フィルタのさらに別の特定の局面では、前記一对の壁面を構成する壁面構成部材の構造が表面波導波路に沿って変化されており、それによって弾性表面波の位相速度が変化される。

本発明に係る音響光学フィルタのさらに他の特定の局面では、前記一对の壁面間の間隔が変化されており、それによって表面波導波路の幅が変化されている。

- 25 本発明に係る音響光学フィルタのさらに別の特定の局面では、前記位相整合条件変化手段が、前記相互作用領域における弾性表面波の位相速

度を変化させる位相速度制御膜である。

本発明に係る音響光学フィルタのさらに別の特定の局面では、前記位相速度制御膜の膜厚が、前記位相整合条件を0.235%以上変化させるように選ばれている。

- 5 本発明に係る音響光学フィルタのさらに他の特定の局面では、前記位相整合条件変化手段が、前記相互作用領域における弾性表面波の伝搬定数または光の実効屈折率を変化させる手段である。

- 10 本発明に係る音響光学フィルタのさらに別の特定の局面では、前記弾性表面波の伝搬定数または光の実効屈折率を変化させる手段が、前記相互作用領域の温度分布設定手段である。

本発明に係る音響光学フィルタのさらに他の特定の局面では、前記温度分布設定手段が、前記音響光学基板上に設けられた発熱体である。

本発明に係る音響光学フィルタのさらに別の特定の局面では、前記発熱体がヒーター素子である。

- 15 本発明に係る音響光学フィルタのさらに他の特定の局面では、前記インターデジタル電極が前記発熱体を兼ねている。

- 20 本発明に係る音響光学フィルタのさらに別の特定の局面では、前記温度分布設定手段が、前記表面波導波路上に設けられた薄膜より構成されており、該薄膜の膜厚が温度分布を有するように部分的に異ならされている。

本発明に係る音響光学フィルタのさらに他の特定の局面では、前記相互作用領域において表面波の伝搬定数または光の実効屈折率を変化させる手段が、上記光導波路に設けられている。

- 25 本発明に係る音響光学フィルタのさらに別の特定の局面では、前記伝搬定数または光の実効屈折率を変化させる手段が、位相整合条件を0.235%以上変化させるように幅が設定された光導波路である。

本発明に係る音響光学フィルタのさらに他の特定の局面では、前記光導波路に設けられた伝搬定数または光の実効屈折率を変化させる手段が、光導波路に拡散された金属である。

5 図面の簡単な説明

図1は、(a)及び(b)は、本発明の第1の実施例に係る音響光学フィルタの外観を示す斜視図及び(a)のA-A線に沿う断面図である。

図2は、本発明において、規格化された帯域と、規格化された入力電力との関係を示す図であり、実線は位相整合条件が変化されている場合、
10 破線は位相整合条件が一定とされている場合を示す図である。

図3は、位相整合条件を0.7%及び1.1%変化させた場合の音響光学フィルタの特性の例を示す図である。

図4は、(a)及び(b)は、本発明において、位相整合条件を変化させた場合の位相整合条件の変化量と規格化帯域との関係を示す各図で
15 あり、(b)は、(a)の要部を拡大して示す図である。

図5は、第1の実施例の変形例の音響光学フィルタを示す斜視図である。

図6は、第2の実施例の音響光学フィルタを示す斜視図である。

図7は、第2の実施例の変形例の音響光学フィルタを示す斜視図であ
20 る。

図8は、第3の実施例の音響光学フィルタを示す斜視図である。

図9は、第4の実施例の音響光学フィルタにおいて相互作用領域に温度勾配を形成した状態を説明するための図である。

図10は、第5の実施例の音響光学フィルタの斜視図である。

25 図11は、第6の実施例の音響光学フィルタの斜視図である。

図12は、従来の光波長フィルタの一例を示す模式的平面図である。

図 1 3 は、従来の光波長フィルタの他の例を示す模式的平面図である。

図 1 4 は、従来の光波長フィルタのさらに他の例を示す模式的平面図である。

5 図 1 5 は、音響光学フィルタにおける通過特性を説明するための図である。

図 1 6 は、音響光学フィルタにおける規格化相互作用長と規格化帯域との関係を示す図である。

図 1 7 は、音響光学フィルタにおける規格化相互作用長と規格化入力電力との関係を示す図である。

10

発明を実施するための最良の形態

以下、図面を参照しつつ、本発明の実施例を説明することにより、本発明を明らかにする。

15 図 1 (a) 及び (b) は、本発明の第 1 の実施例に係る音響光学フィルタを示す斜視図及び図 1 (a) の A-A 線に沿う模式的断面図である。音響光学フィルタ 1 は、X カット Y 伝搬の LiNbO_3 からなる圧電基板 2 を有する。

20 圧電基板 1 の上面 2 a には、長さ方向に延びるように、かつ幅方向中央に、光導波路 3 が形成されている。光導波路 3 は、Ti を熱拡散することにより構成されている。本実施例では、圧電基板 2 の上面 2 a の中央において、幅 90 nm の領域に、1040℃及び 8 時間の条件で Ti を熱拡散することにより光導波路 3 が構成されている。なお、光導波路 3 は、圧電基板 2 の上面 2 a において、長さ方向の全長に渡るように形成されている。圧電基板 2 の長さ方向寸法は 60 mm、幅方向寸法は 5
25 mm である。

また、圧電基板 2 の上面においては、弾性表面波を励振させるための

インターデジタル電極 (IDT) 4 が形成されている。IDT 4 は、波長が $20\mu\text{m}$ 、電極指交差幅が $60\mu\text{m}$ 、中心周波数が $170\sim 180\text{MHz}$ となるように構成されている。

また、相互作用領域において圧電基板 2 上に、薄膜リッジ 5 が形成されている。相互作用領域とは、光導波路 3 に導かれた光と、表面波とが相互作用する領域であり、本実施例では、IDT 4 が設けられている部分から、圧電基板 2 の端面 2 b までの領域である。薄膜リッジ 5 は、 ZnO をスパッタリングすることにより形成されている。この薄膜リッジ 5 の長さは 30mm であり、幅方向寸法は $50\mu\text{m}$ であり、膜厚は図 1 から明らかなように、IDT 4 に近い側の端部 5 a から遠ざかるにつれて厚くなっている。より具体的には、IDT 4 側の端部 5 a において、薄膜リッジ 5 の膜厚は $0.4\mu\text{m}$ 、反対側の端部 5 b では $1.0\mu\text{m}$ とされている。

なお、IDT 4 の外側には、吸収材 6 が配置されている。また、相互作用領域の外側端部側にも吸収材 7 が配置されている。吸収材 6, 7 は、シリコンゴムにより構成されている。もっとも、吸収材 6, 7 は、ポリイミド、エポキシなどにより構成することができる。

本実施例の音響光学フィルタ 1 の特徴は、上記薄膜リッジ 5 の膜厚が端部 5 a から端部 5 b に向かって上記のように変化されていることにある、それによって相互作用領域における相互整合条件が、位相が整合される状態から 1% 程度変化されている。従って、相互作用領域の長さを短くすることなく、光通過帯域が 30 倍程度広げられることにある。これを、図 2 ～ 図 4 を参照して説明する。

音響光学フィルタは、光の TE モード - TM モード間の変換を利用した素子である。光の波長を λ 、TE モード及び TM モードの伝搬定数を β_a 、 β_b 、実効屈折率を N_a 、 N_b とし、弾性表面波の位相速度を λ

とすると、位相整合条件は下記の式（１）で表される。

$$|\beta_a - \beta_b| = \frac{2\pi}{\lambda} |N_a - N_b| = \frac{2\pi}{\Lambda} \quad \dots \text{式（１）}$$

この時、位相整合条件が相互作用領域で一定の場合には、光通過帯域の幅は相互作用長で決定されることになる。ここで、相互作用長内で位相整合条件を変化させることにより、相互作用長に関わらず、光通過帯域を広げることができる。そのため、相互作用長を長くすることができ、低電力で広い帯域の光通過帯域を得ることができることがわかる。

上記のような位相整合条件を変化させる手段としては、相互作用領域において弾性表面波の位相速度を変化させる手段、あるいは弾性表面波の伝搬定数もしくは光の実効屈折率を変化させる手段が挙げられる。

図１に示した実施例では、相互作用領域において、薄膜リッジの形成により、弾性表面波の位相速度が変化され、それによって位相整合条件が１％程度変化されている。

ところで、図２は、規格化された通過帯域と、規格化された入力電力との関係を示す図である。図２の破線は位相整合条件が一定の場合を、実線は位相整合条件が変化されている場合を示す。位相整合条件が一定の場合には、相互作用長の寸法により帯域が変化される。

すなわち、位相整合条件が一定の場合には、帯域幅を１０倍とするには、相互作用長を１／１０とする必要があり、その場合には、図２より入力電力は１００倍となる。これに対して、位相整合条件を変化させる場合には、帯域を１０倍にすると、相互作用長がそのままの場合には、入力電力は１０倍の大きさとすればよい（図２）。

すなわち、位相整合条件が一定とされている場合に比べて、位相整合条件を変化させ、帯域幅を１０倍とした場合には、必要入力電力は１／

10となる。また、帯域幅を2倍にする場合においても、位相整合条件を変化させる構造では、位相整合条件を一定とした構造に比べて、必要電力は1/2となる。

上記のように帯域幅を広げた場合であっても入力電力を低減し得る効果は、帯域幅が広ければ広いほど大きくなる。また、相互作用長を長くすることにより、入力電力をさらに小さくすることも可能である。

図3は、図15に示した通過帯域特性に比べて、本発明に従って、それぞれ、位相整合条件を0.7%及び1.1%変化させ、帯域を10倍に広げた場合のフィルタ特性を示す図である。図3に示すように、位相整合条件を0.7%変化させることにより、図15の実線で示す帯域を10倍に広げることができ、また位相整合条件を1.1%変化させれば、帯域を35倍に広げることができる。

位相整合条件の変化量に対する規格化帯域の変化を、図4(a)及び(b)に示す。図4(a)及び(a)を拡大して示す(b)から明らかにように、位相整合条件の変化量が0.235%以上になると、帯域幅を効果的に広げ得ることがわかる。従って、本発明では、位相が整合される状態から0.235%以上変化させる位相整合条件変化手段が備えられ、それによって音響光学フィルタの光波長特性の広帯域が図られている。

図1に示した実施例の音響光学フィルタ1では、上記のように薄膜リッジ5が相互作用領域の長さ方向に沿うように形成されており、かつ薄膜リッジ5の膜厚が0.4~1.0 μm の間で変化するように構成されていることにより、相互作用領域における表面波の位相速度が1%変化されている。そのため、位相整合条件が1%近く変化され、それによって広い帯域の光通過特性が得られる。しかも、相互作用領域の長さを短くする必要がないため、低電力で広帯域の光通過特性が得られることが

わかる。

5 なお、音響光学フィルタ 1 では、薄膜リッジ 5 の厚みを端部 5 a から端部 5 b に向かって増加するように変化させ、位相整合条件が変化されていたが、図 5 に示すように、薄膜リッジ 1 5 の幅が端部 1 5 a から端部 1 5 b に向かって広げられてもよい。図 5 に示す変形例における薄膜リッジ 1 5 の長さは 3 0 mm、膜厚は 1. 5 μ m とされており、幅が端部 1 5 a 側において 2 0 μ m、端部 1 5 b 側において 4 0 μ m とされている。音響光学フィルタ 1 1 は、その他の点においては音響光学フィルタ 1 と同様に構成されている。

10 音響光学フィルタ 1 1 においても、薄膜リッジ 1 5 の幅が相互作用領域の長さ方向において上記のように変化されているため、弾性表面波の位相速度が 1 % 近く変化され、第 1 の実施例の音響光学フィルタ 1 と同様に、低電力でかつ広帯域の光通過特性を得ることができる。

15 なお、第 1 の実施例と上記変形例とを併用し、薄膜リッジの膜厚及び幅方向寸法の双方を相互作用領域の長さ方向に沿って変化させてもよい。

20 図 6 は、本発明の第 2 の実施例に係る音響光学フィルタを示す斜視図である。第 2 の実施例の音響光学フィルタ 2 1 では、図 1 の薄膜リッジ 5 に代えて、圧電基板 2 上に、弾性表面波を反射させる壁面 2 2 a, 2 3 a を有する壁面構成部材 2 2, 2 3 が設けられていることにある。その他の点においては、音響光学フィルタ 2 1 は、音響光学フィルタ 1 と同様に構成されている。

25 上記壁面構成部材 2 2 の壁面 2 2 a と、壁面鋼材部材 2 3 の壁面 2 3 a とは互いに平行に延び、かつ相互作用領域の長さ方向に延びている。壁面構成部材 2 2, 2 3 は、圧電基板 2 を構成している LiNbO_3 よりも音速が速い材料で構成され、本実施例では AlN により構成されている。なお、 Ti を LiNbO_3 に拡散させても同様の効果がある。

壁面構成部材 2 2, 2 3 の壁面 2 2 a, 2 3 a の長さは 3 0 m m とされている。また、壁面構成部材 2 2, 2 3 の膜厚は、I D T 4 に近い側の端部 2 2 b, 2 3 b から、反対側の端部 2 2 c, 2 3 c に向かうにつれて、厚くなるように構成されている。すなわち、壁面 2 2 a, 2 3 a の高さは、端部 2 2 b, 2 3 b 側において 0. 2 μ m、端部 2 2 c, 2 3 c 側において 0. 6 μ m となるように変化されている。

第 2 の実施例の音響光学フィルタ 2 1 では、表面波が反射される一対の壁面 2 2 a, 2 3 a が設けられており、それによって、I D T 4 で励振された弾性表面波の表面波導波路が構成されている。一対の壁面 2 2 a, 2 3 a の長さが相互作用領域の長さ方向において変化されているため、表面波の位相速度が表面波導波路において変化されている。従って、前述した位相整合条件が 1 % 程度変化されている。

よって、第 1 の実施例の音響光学フィルタ 1 と同様に、上記壁面構成部材 2 2, 2 3 を設けることにより位相整合条件が変化されているため、相互作用長を短くすることなく光通過帯域特性の広帯域化を図ることができる。

なお、第 2 の実施例では、壁面 2 2 a, 2 3 a の高さを相互作用領域の長さ方向に沿って変化させていたが、図 7 に示す変形例の音響光学フィルタ 3 1 のように、壁面構成部材 3 2, 3 3 の壁面 3 2 a, 3 3 a 間の距離が相互作用領域の長さ方向において変化するように構成されていてもよい。図 7 では、壁面 3 2 a と、壁面 3 3 a との間の間隔が、I D T 4 に近い側の端部 3 2 b, 3 3 b から、反対側の端部 3 2 c, 3 3 c に向かうにつれて狭くなるように構成されている。より具体的には、端部 3 2 b, 3 3 b 側において、壁面 3 2 a, 3 3 a 間の間隔が 4 8 0 μ m、端部 3 3 c, 3 2 c 側において、壁面 3 2 a, 3 3 a 間の間隔が 1 2 0 μ m とされている。この場合においても、音響光学フィルタ 2 1 と

同様に、位相整合条件が1%程度変化される。従って、同様に、低電力で広い光通過帯域特性を得ることができる。

5 なお、第2の実施例の音響光学フィルタ21及び変形例の音響光学フィルタ31の双方の構成を組み合わせてもよい。すなわち、弾性表面波導波路で表面波を伝搬させる一対の壁面の高さ及び一対の壁面間の間隔の双方を相互作用領域の長さ方向に沿って変化させてもよい。

図8は、第3の実施例に係る音響光学フィルタを示す斜視図である。

10 音響光学フィルタ41では、圧電基板2上に、薄膜リッジ5に代えて、位相速度制御膜42が設けられていることを除いては、音響光学フィルタ41は、音響光学フィルタ1と同様に構成されている。ここで、位相速度制御膜42は、ZnOをスパッタリングすることにより形成されており、相互作用領域の長さ方向に延びる長さ方向寸法は30nm、幅方向寸法は圧電基板2の幅方向寸法の全幅に至るように形成されている。

15 また、位相速度制御膜42の膜厚は、IDT4に近い側の端部42aから反対側の端部42bに至るにつれて厚くなるように変化されている。具体的には、端部42aにおいて膜厚が0.4μm、端部42b側において1.0μmとされている。

20 音響光学フィルタ41では、上記位相速度制御膜42が設けられていることにより、弾性表面波の位相速度が音響光学フィルタ1の場合と同様に変化され、位相整合条件が1%程度変化される。

25 本発明においては、相互作用領域において、温度分布を持たし、それによって前述した位相整合条件を位相が整合された状態から0.235%以上変化させてもよい。すなわち、位相整合条件変化手段としては、相互作用領域に温度分布を与える手段を用いてもよい。このような原理による第4の実施例を説明する。

図1に示した音響光学フィルタ1の薄膜リッジ5と同様に、ZnOを

スパッタリングすることにより、圧電基板 2 上に ZnO 膜を形成する。
この場合、図 1 に示した薄膜リッジ 5 と同様に、ZnO の膜厚を相互作用領域の長さ方向において変化させる。そして、IDT 4 に印加される
5 入力電力を変化させることにより、相互作用領域の長さ方向において温度勾配を形成することができる。図 9 は、ZnO 膜の膜厚を 2 μm と一定とし、入力電力を 50 mW 及び 100 mW とした場合、ZnO 膜の膜厚を一定とし 5 μm とし、入力電力 100 mW とした場合の相互作用領域の各温度分布を示す図である。

図 9 から明らかなように、上記 ZnO 膜の膜厚及び入力電力を選択することにより、相互作用領域の長さ方向に渡って温度勾配を形成し得ることがわかる。このような温度勾配を形成することにより、弾性表面波の伝搬定数または光の実効屈折率が、相互作用領域において長さ方向において変化され、それによって位相整合条件が変化される。

従って、位相整合条件が、位相が整合されている状態から 0.23
15 5% 以上変化するように、上記温度勾配を設定すればよい。従って、第 1 の実施例の音響光学フィルタ 1 と同様に、第 4 の実施例においても相互作用領域の長さを短くすることなく、広い光通過特性を実現し得ることがわかる。

なお、本実施例においては、ZnO 膜を設けたが、ZnO 膜を用いずともよく、IDT 4 の発熱体のみを入力電力の制御により変化させてもよい。また、ZnO 膜の膜厚を、薄膜リッジ 5 と同様に相互作用領域の長さ方向において変化させて温度勾配を設けてもよい。

さらに、図 10 に示す変形例の音響光学フィルタ 51 のように、ヒーター 52, 53 を圧電基板 2 の上面 2a 上に配置してもよい。ヒーター
25 52, 53 を相互作用領域の近傍に配置することにより、相互作用領域の長さ方向に温度勾配を設けることができる。

図 1 1 は、本発明の第 5 の実施例に係る音響光学フィルタを説明するための斜視図である。音響光学フィルタ 6 1 では、圧電基板 2 の上面 2 a に光導波路 6 3 が設けられている。ここでは、光導波路 6 3 の幅方向寸法が、相互作用領域の長さ方向によって変化されている。すなわち、

5 光導波路 6 3 は、T i を熱拡散することにより形成されているが、その幅方向寸法が、I D T 4 が設けられている側では 6 μ m とされており、相互作用領域の外側端部、すなわち光導波路 6 3 の端部 6 3 a 側において 8 μ m の幅方向寸法を有するように構成されている。

なお、音響光学フィルタ 6 1 では、相互作用領域に、Z n O 膜 6 4 が

10 設けられており、それによって表面波の位相速度が変化されているが、Z n O 膜 6 4 は必ずしも設けられずともよい。

本実施例の音響光学フィルタ 6 1 では、光導波路 6 3 の幅方向寸法が相互作用領域の長さ方向において上記のように変化されているため、位相整合条件が位相が整合された状態から変化される。従って、上記光導

15 波路 6 3 の幅方向寸法の変化を、位相整合条件が、位相が整合された状態から 0. 2 3 5 % 以上変化するように変化させることにより、第 1 の実施例の音響光学フィルタ 1 と同様に相互作用領域の長さを短くすることなく、広い光通過特性を得ることができる。

なお、音響光学フィルタ 6 1 では、光導波路 6 3 の幅方向寸法が相互作用領域の長さ方向に渡って変化されていたが、光導波路 6 3 の深さ方向寸法を変化させてもよい。すなわち、T i を圧電基板 2 の上面 2 a に

20 拡散するに際し、T i 拡散領域の深さを、相互作用領域の長さ方向に渡って変化させ、それによって位相整合条件を変化させてもよい。例えば、T i が拡散されている領域の深さ、すなわち光導波路 6 3 の厚みを、

25 0 ~ 1 0 0 n m の範囲で変化させることにより、音響光学フィルタ 6 1 と同様に位相整合条件を 0. 2 3 5 % 以上変化させることができる。

なお、本発明で用いられる音響光学基板としては、XカットY伝搬以外のカット角のLiNbO₃基板やその他の圧電基板を用いてもよい。

産業上の利用可能性

- 5 以上のように、本発明に係る音響光学フィルタでは、光導波路に導波される光と、弾性表面波との相互作用領域における位相整合条件が、位相が整合された状態から0.235%以上変化させるように位相整合条件変化手段が設けられているため、相互作用領域の長さを短くすることなく、広い光通過特性を得ることができる。従って、低電力で広い通過
- 10 特性を得ることができる。

位相整合条件変化手段が、相互作用領域における弾性表面波の位相速度を変化させる手段である場合には、相互作用領域において、弾性表面波の位相速度を変化させる構成を設けるだけで、本発明に従って広帯域の光通過特性を得ることができる。

- 15 例えば、表面波電波路に、弾性表面波の位相速度を変化させる手段を設けたり、表面波導波路上に薄膜リッジを設けることにより、表面波の位相速度を容易に変化させることができる。さらに、上記薄膜リッジの膜厚を、表面波導波路に沿って変化させることにより、表面波導波路における弾性表面波の位相速度を容易に変化させることができる。

- 20 あるいは表面波導波路において、表面波導波路の幅自体を表面波導波路の延びる方向において変化させることによっても、表面波の位相速度を容易に変化させることができる。

- さらに、表面波電波路の両側に表面波が反射される一对の壁面を設け、一对の壁面を利用して表面波導波路における位相速度を変化させてもよい。
- 25 例えば、一对の壁面を構成する壁面構成部材の構造が表面波電波路に沿って変化されていてもよい。あるいは一对の壁面間の間隔が変化さ

れ、それによって表面波導波路の幅が変化されてもよい。

また、本発明においては、上記位相整合条件変化手段は、相互作用領域における弾性表面波の位相速度を変化させる位相速度制御膜であつてもよい。この場合、位相速度制御膜の膜厚を、位相整合条件を0.235
5 5%以上変化させるように構成すればよい。

また、本発明においては、上記位相整合条件変化手段は、相互作用領域における弾性表面波の伝搬定数または光の実効屈折率を変化させる手段であつてもよく、このような手段としては、相互作用領域に温度勾配を与える温度分布設定手段を挙げることができる。従つて、例えば音響
10 光学基板上に発熱体を設けたり、ヒーター素子を設けたりしてもよく、インターデジタル電極自体の入力電力を制御することによりインターデジタル電極を発熱体として用いてもよい。また、温度分布設定手段としては、表面波電波路上に設けられた薄膜を用いてもよく、該薄膜の膜厚を温度分布を有するように部分的に異ならせてもよい。よつて、温度分布を相互作用領域に容易に形成することができ、本発明に従つて、位相
15 整合条件を変化させることにより、低電力で広い光通過特性を実現することができる。

また、本発明においては、相互作用領域において表面波の伝搬定数または光の実効屈折率を変化させる手段は、光導波路自体により設けられていてもよい。例えば、光導波路の幅を、位相整合条件が0.235%
20 以上変化させるように相互作用領域の長さ方向に変化させてもよく、あるいは光導波路を構成するために拡散されている金属の拡散領域の深さ、すなわち光導波路の深さを相互作用領域の長さ方向に渡つて変化させることにより、位相整合条件変化手段を構成してもよい。従つて、金属の
25 拡散方法を制御するだけで、容易に、低電力でかつ広い光通過特性を有する音響光学フィルタを提供することができる。

請 求 の 範 囲

1. 一方主面に光導波路が形成されている音響光学基板と、
前記音響光学基板上に形成されており、前記光導波路において導波さ
5 れる光のモードを変換するための弾性表面波を励振させるインターデジ
タル電極とを備え、前記インターデジタル電極で励振された表面波の導
波路が前記光導波路と略一致する方向に延ばされており、前記光導波路
に導波された光のモードが前記弾性表面波により変換される音響光学フ
ィルタにおいて、
- 10 前記光導波路に導波される光と前記弾性表面波との相互作用領域にお
ける位相整合条件を、位相が整合される状態から0.235%以上変化
させる位相整合条件変化手段をさらに備えることを特徴とする、音響光
学フィルタ。
2. 前記位相整合条件変化手段が、前記相互作用領域における弾性
15 表面波の位相速度を変化させる手段である、請求項1に記載の音響光学
フィルタ。
3. 前記位相整合条件変化手段が、表面波導波路における弾性表面
波の位相速度を変化させる手段である、請求項2に記載の音響光学フィ
ルタ。
- 20 4. 前記表面波導波路における弾性表面波の位相速度を変化させる
手段が、表面波導波路上に設けられた薄膜リッジである、請求項3に記
載の音響光学フィルタ。
5. 前記薄膜リッジの膜厚が、前記表面波導波路に沿って変化され
ており、それによって表面波導波路において弾性表面波の位相速度が変
25 化される、請求項4に記載の音響光学フィルタ。
6. 前記表面波導波路において表面波の位相速度を変化させる手段

が、前記表面波導波路の幅が表面波導波路の延びる方向において変化されている構造である、請求項 3 に記載の音響光学フィルタ。

7. 前記表面波導波路の両側に表面波が反射される一対の壁面が設けられており、該一対の壁面により表面波導波路の位相速度が変化される、請求項 3 に記載の音響光学フィルタ。

8. 前記一対の壁面を構成する壁面構成部材の構造が表面波導波路に沿って変化されており、それによって弾性表面波の位相速度が変化される、請求項 7 に記載の音響光学フィルタ。

9. 前記一対の壁面間の間隔が変化されており、それによって表面波導波路の幅が変化されている、請求項 7 に記載の音響光学フィルタ。

10. 10. 前記位相整合条件変化手段が、前記相互作用領域における弾性表面波の位相速度を変化させる位相速度制御膜である、請求項 2 に記載の音響光学フィルタ。

11. 11. 前記位相速度制御膜の膜厚が、前記位相整合条件を 0.235% 以上変化させるように選ばれている、請求項 10 に記載の音響光学フィルタ。

12. 12. 前記位相整合条件変化手段が、前記相互作用領域における弾性表面波の伝搬定数または光の実効屈折率を変化させる手段である、請求項 1 に記載の音響光学フィルタ。

13. 13. 前記弾性表面波の伝搬定数または光の実効屈折率を変化させる手段が、前記相互作用領域の温度分布設定手段である、請求項 12 に記載の音響光学フィルタ。

14. 14. 前記温度分布設定手段が、前記音響光学基板上に設けられた発熱体である、請求項 13 に記載の音響光学フィルタ。

15. 15. 前記発熱体がヒーター素子である、請求項 14 に記載の音響光学フィルタ。

16. 前記インターデジタル電極が前記発熱体を兼ねている、請求項14に記載の音響光学フィルタ。

17. 前記温度分布設定手段が、前記表面波導波路上に設けられた薄膜より構成されており、該薄膜の膜厚が温度分布を有するように部分的に異ならされている、請求項13に記載の音響光学フィルタ。

18. 前記相互作用領域において表面波の伝搬定数または光の実効屈折率を変化させる手段が、上記光導波路に設けられている、請求項12に記載の音響光学フィルタ。

19. 前記伝搬定数または光の実効屈折率を変化させる手段が、位相整合条件を0.235%以上変化させるように幅が設定された光導波路である、請求項18に記載の音響光学フィルタ。

20. 前記光導波路に設けられた伝搬定数または光の実効屈折率を変化させる手段が、光導波路に拡散された金属である、請求項18に記載の音響光学フィルタ。

図 1

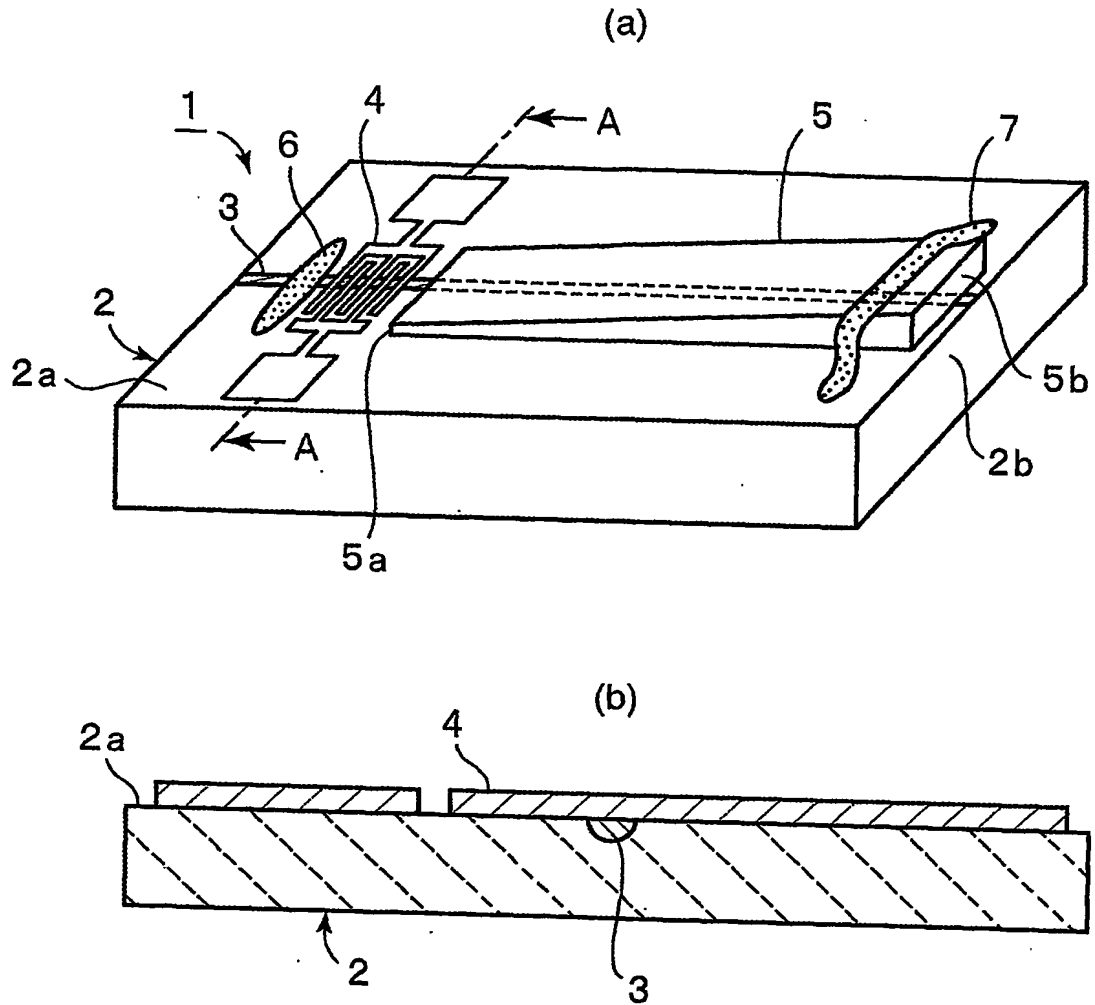


图 2

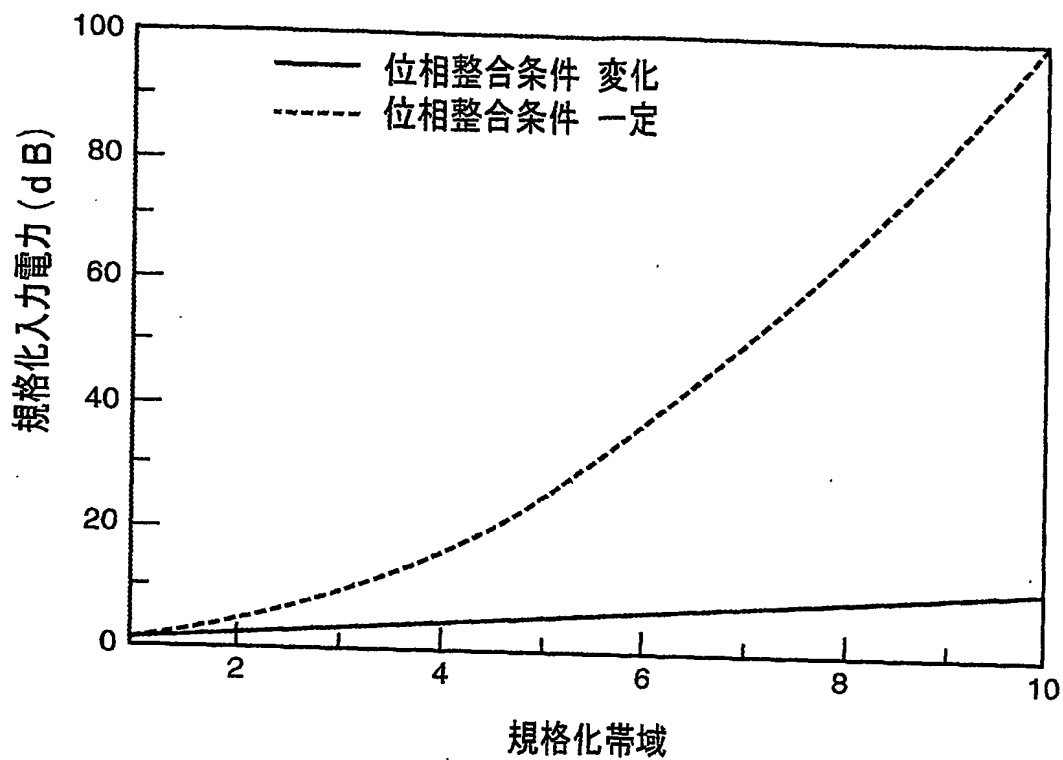


图 3

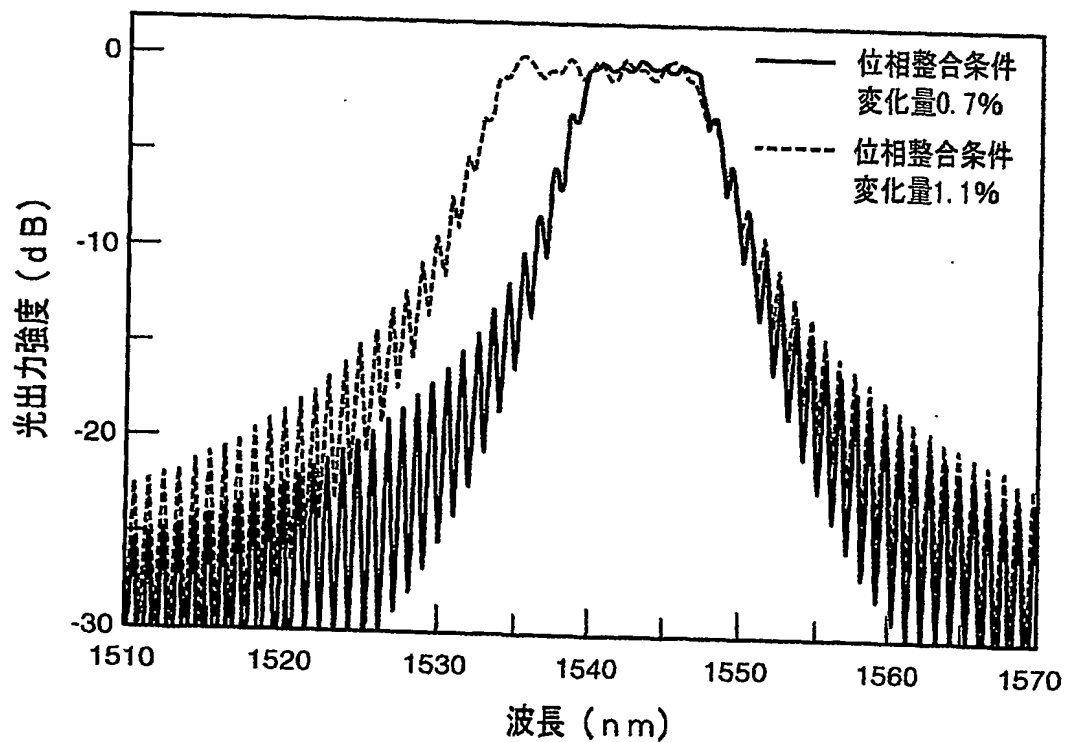


図 4

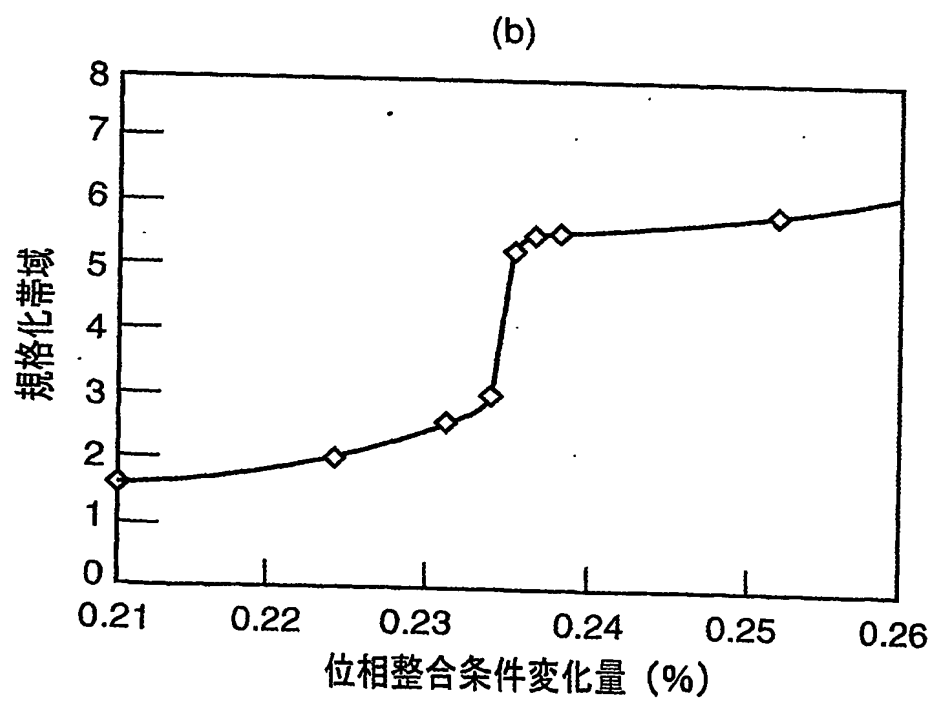
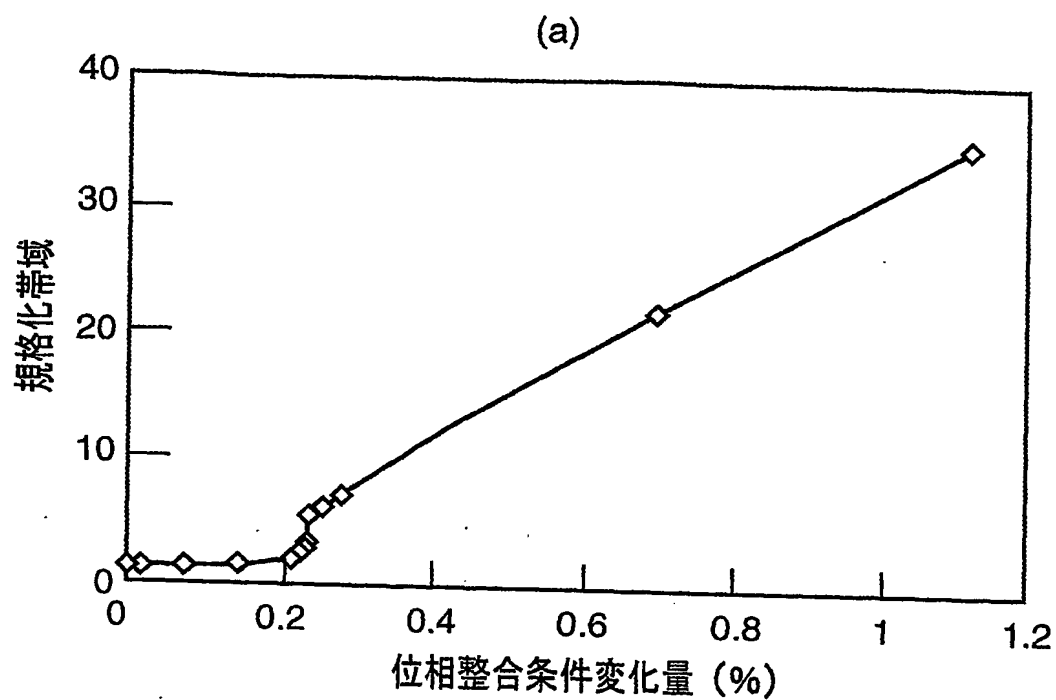


図 5

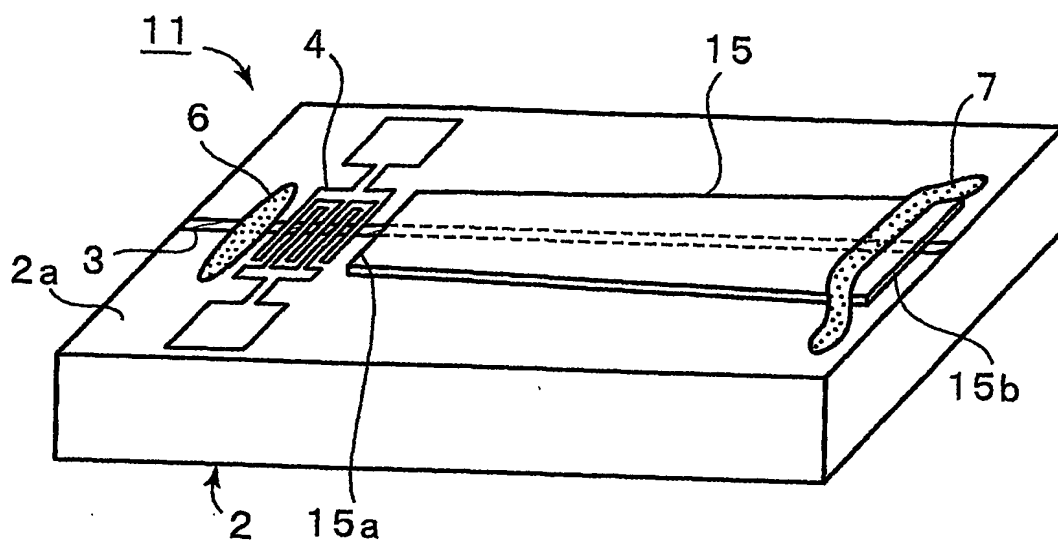


図 6

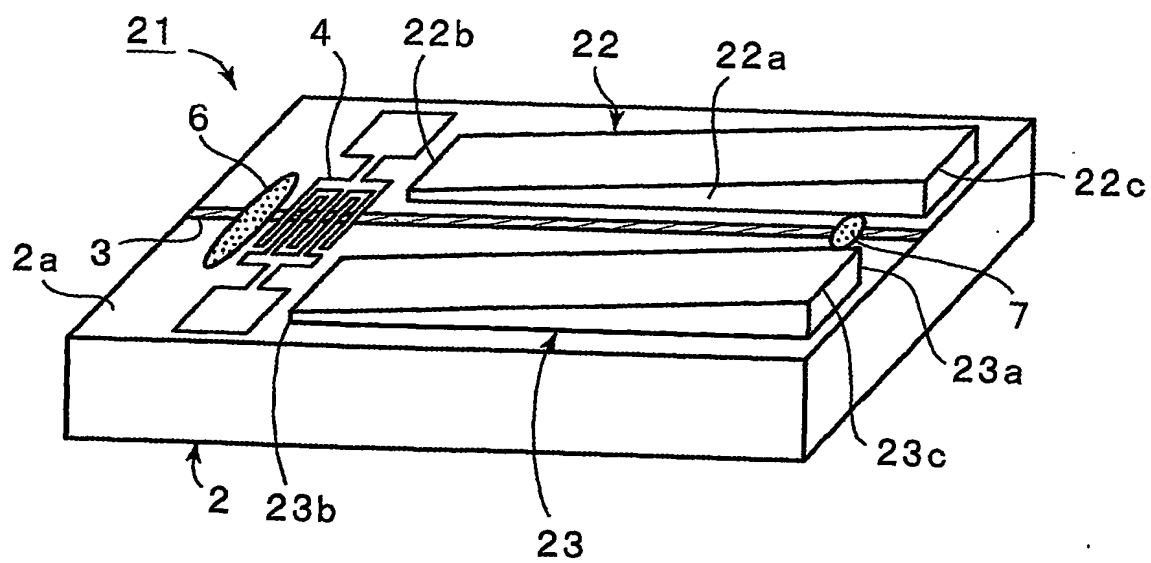


図 7

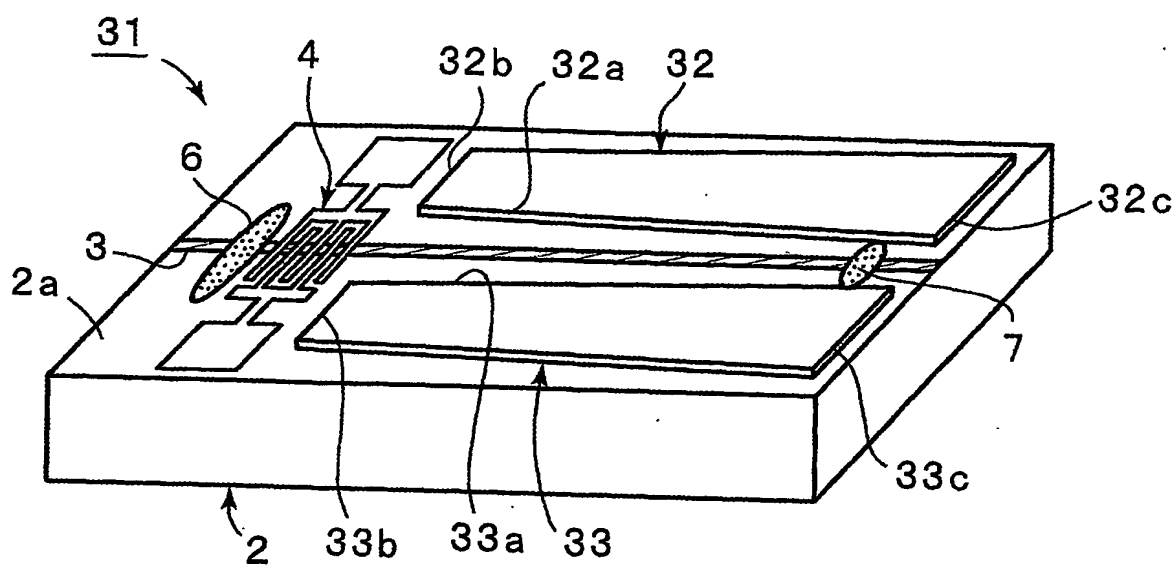


図 8

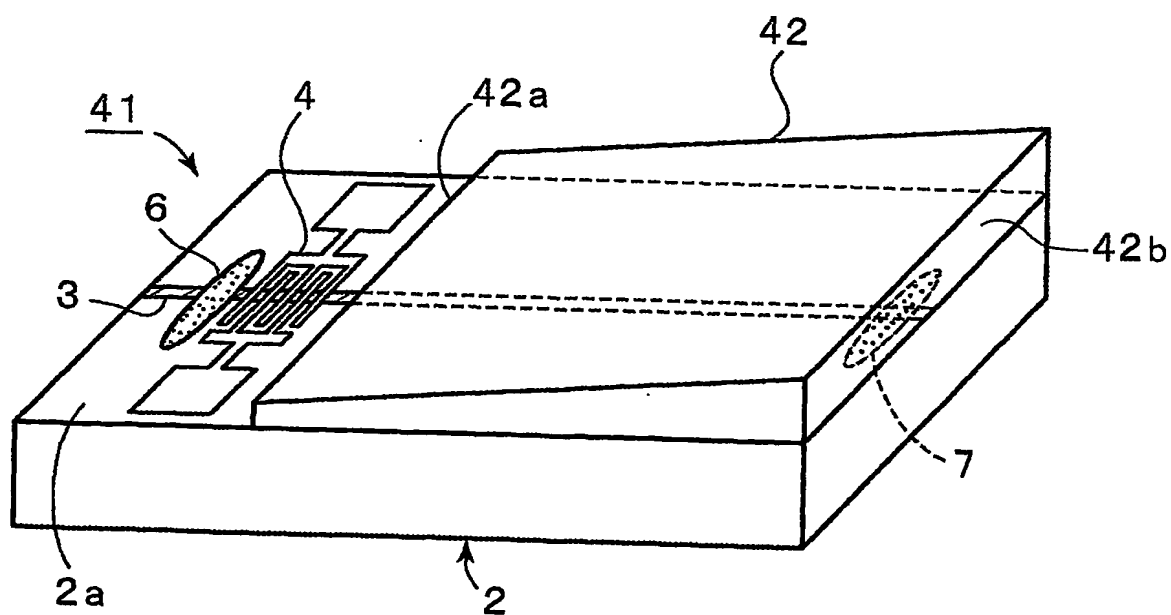


図 9

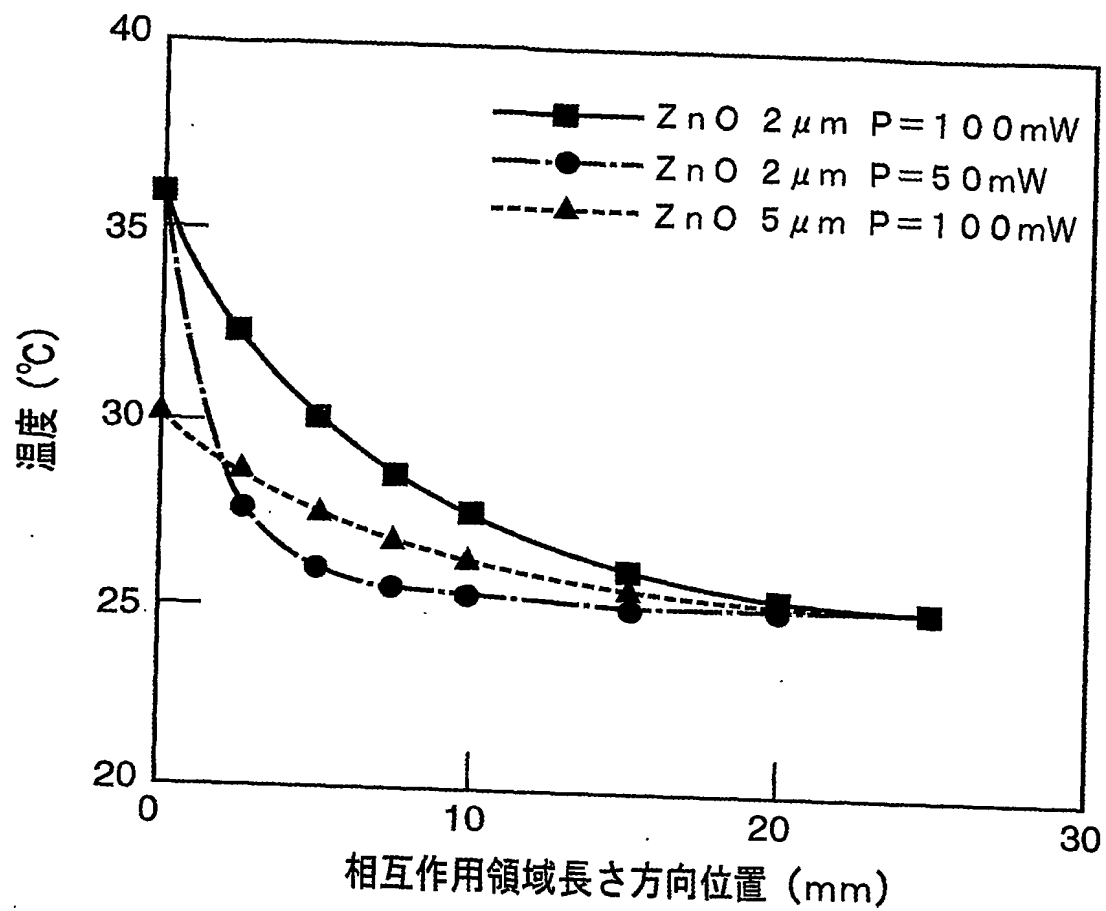


図 1 0

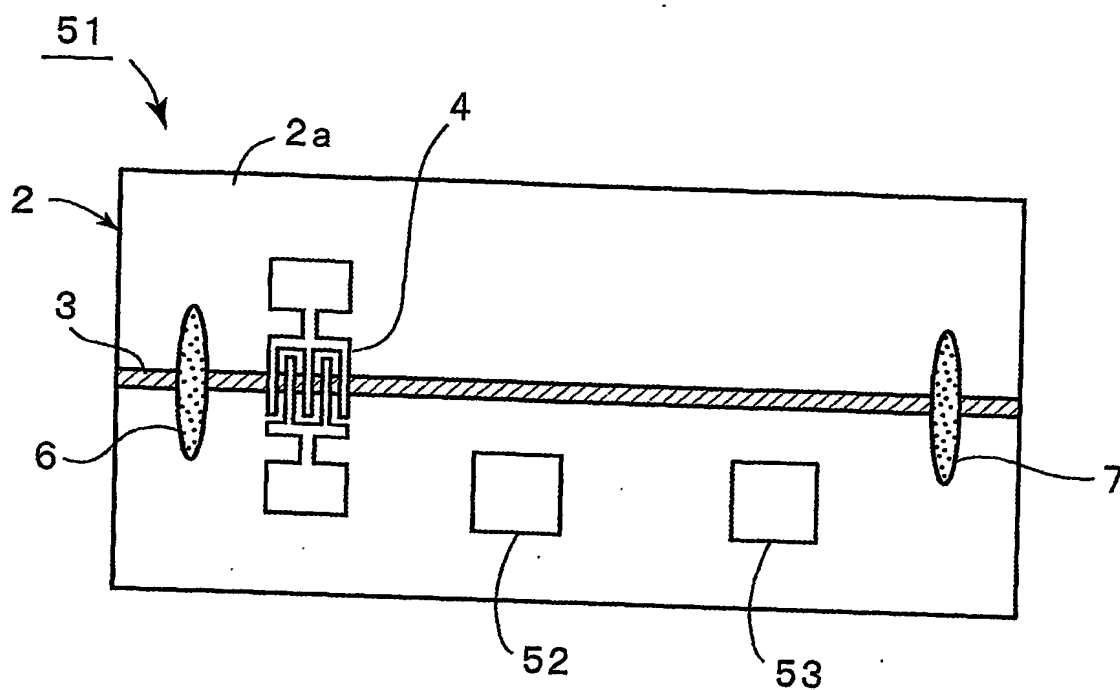


図 1 1

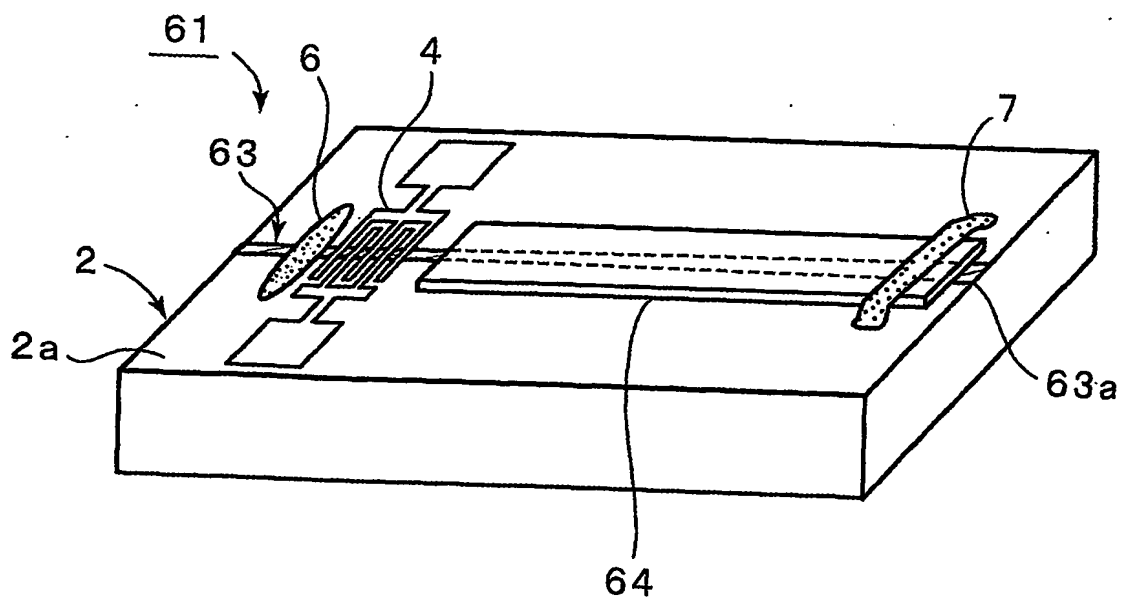


図 1 2

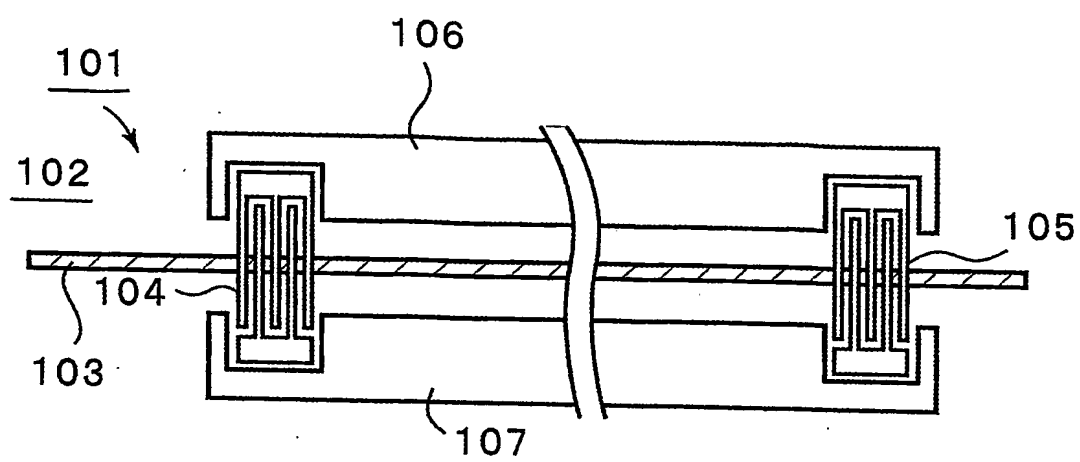


図 1 3

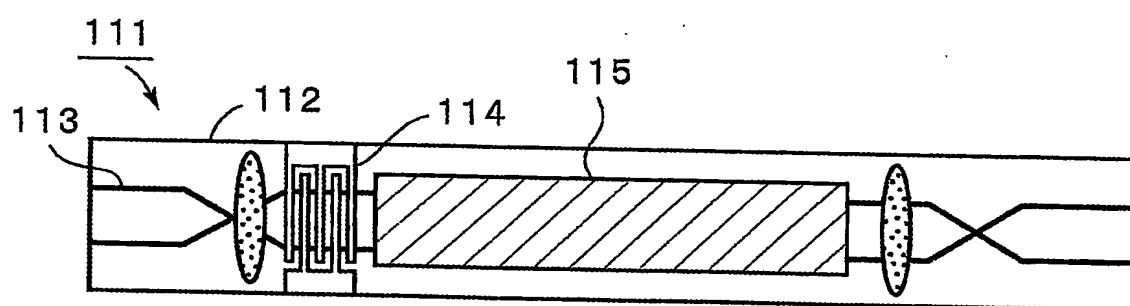


図 1 4

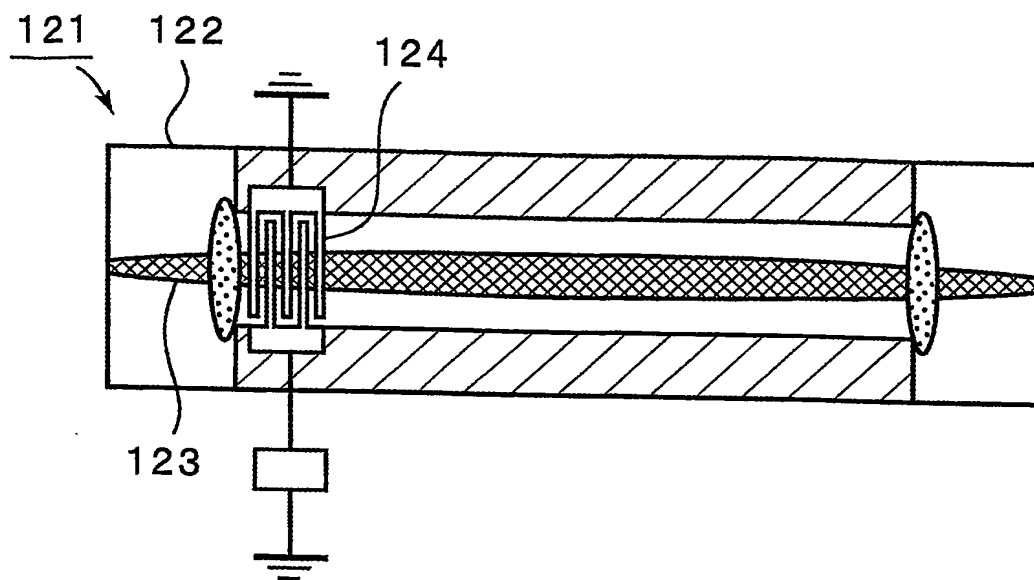


図 1 5

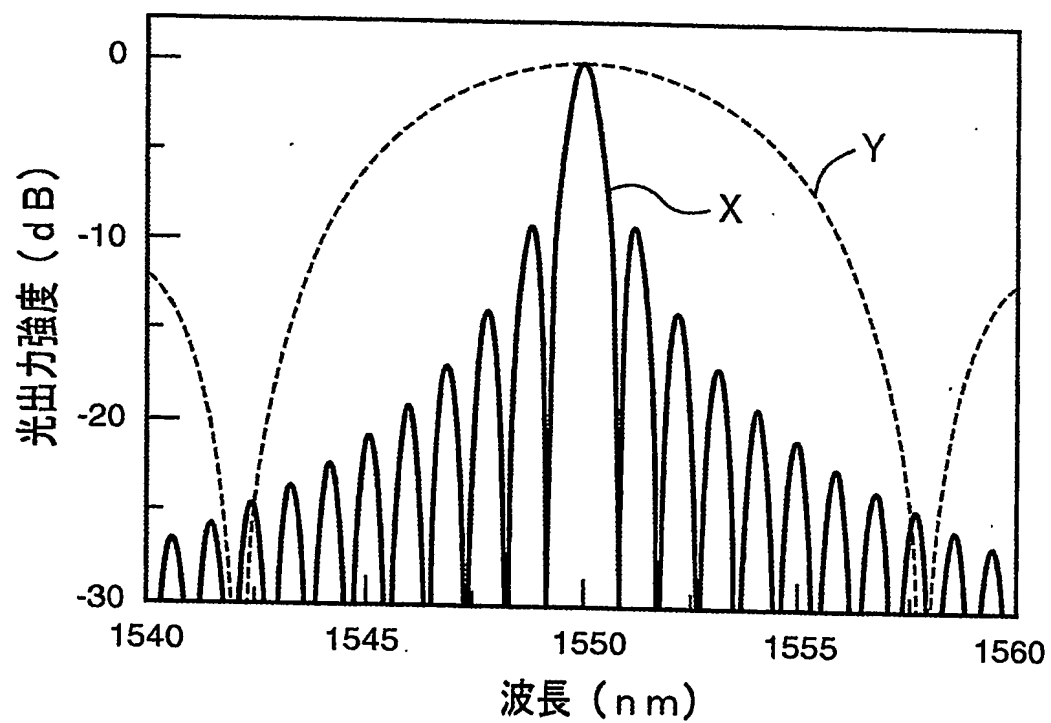


図 1 6

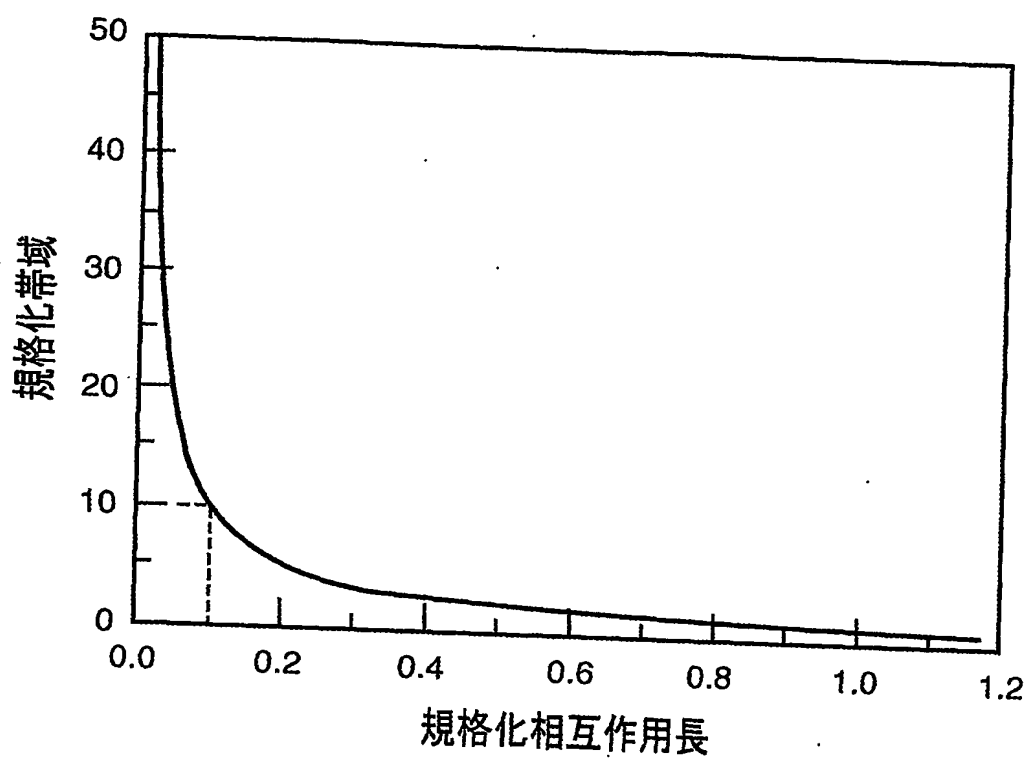
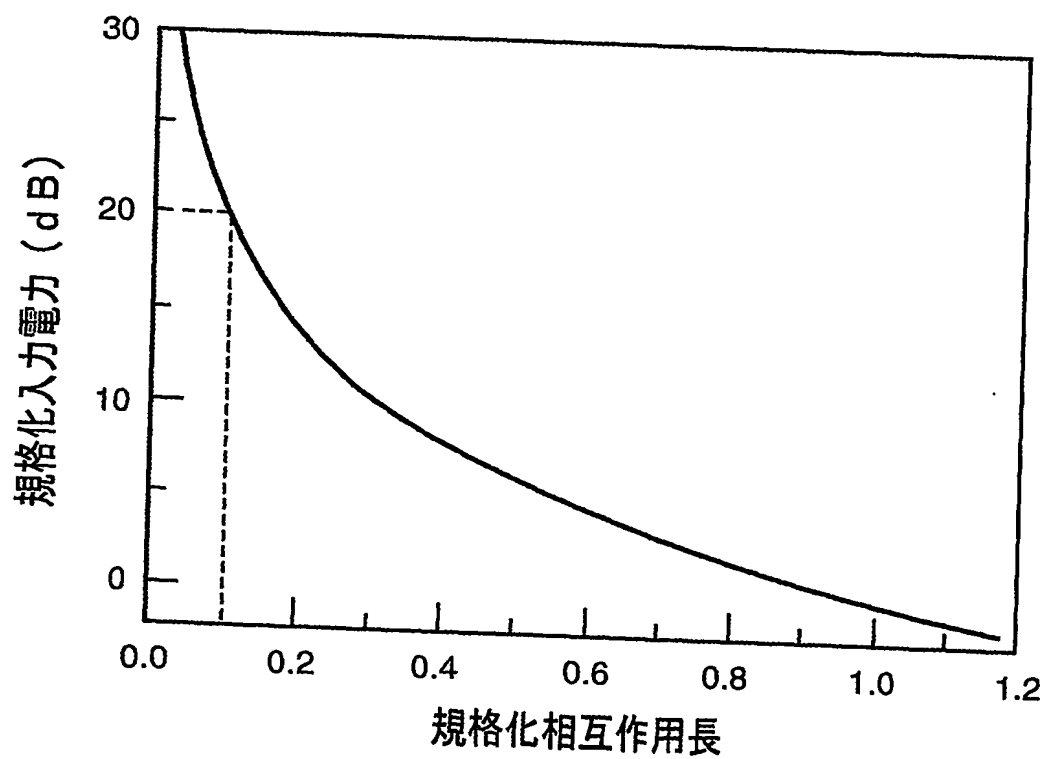


図 1 7



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/005780

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ G02F1/125, G02F1/11

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ G02F1/00-1/125

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 11-84331 A (Fujitsu Ltd.), 26 March, 1999 (26.03.99), Full text (Family: none)	1-20
A	JP 8-101363 A (Hewlett-Packard Co.), 16 April, 1996 (16.04.96), Full text & EP 695963 A1 & US 5452314 A	1-20
A	JP 64-42710 A (Furukawa Denki Kogyo Kabushiki Kaisha), 17 January, 1989 (17.01.89), Full text (Family: none)	1-20

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

- * Special categories of cited documents:
- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 - "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
 - "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 - "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 - "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
 - "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 - "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 - "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 - "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
25 May, 2004 (25.05.04)

Date of mailing of the international search report
15 June, 2004 (15.06.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/005780

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2001-228450 A (Fujitsu Ltd.), 24 August, 2001 (24.08.01), Full text (Family: none)	1-20

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2004/005780

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G02F1/125, G02F1/11

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G02F1/00-1/125

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 11-84331 A(富士通株式会社)1999.03.26 全文 (ファミリーなし)	1-20
A	JP 8-101363 A(ヒューレット・パカード・カンパニー)1996.04.16 全文 & EP 695963 A1 & US 5452314 A	1-20
A	JP 64-42710 A(古川電気工業株式会社)1989.01.17 全文 (ファミリーなし)	1-20

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

25.05.2004

国際調査報告の発送日

15.6.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

植田 高盛

2X

2912

電話番号 03-3581-1101 内線 3293

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2001-228450 A(富士通株式会社)2001.08.24 全文 (ファミリー なし)	1-20